

■ 富士通グループ指定含有報告物質

REACH規則における認可対象候補物質などの有害性が懸念されている物質について富士通グループ指定含有報告物質と定義し、含有量の管理を行っています。

富士通グループ指定含有報告物質

No	物質名	CAS No.*1	閾値レベル	備考
B001	アントラセン Anthracene	120-12-7	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	
B002	4,4'-ジアミノジフェニルメタン (4,4'-メチレンジアニリン、4,4'-MDA) 4,4'-Diaminodiphenylmethane (4,4'-MDA)	101-77-9	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	
B004	二塩化コバルト Cobalt dichloride	7646-79-9	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	富士通グループ指定含有禁止物質である二塩化コバルトの含有禁止基準以外に適用
B005	五酸化二ヒ素 Diarsenic pentaoxide	1303-28-2	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	富士通グループ指定含有禁止物質である CMRs の含有禁止基準以外に適用
B006	三酸化二ヒ素 Diarsenic trioxide	1327-53-3	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	富士通グループ指定含有禁止物質である CMRs の含有禁止基準以外に適用
B008	ムスクキシレン 5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylene (musk xylene)	81-15-2	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	
B011	ヒ酸水素鉛 Lead hydrogen arsenate	7784-40-9	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	富士通グループ指定含有禁止物質である鉛化合物の除外用途として使用の場合のみに適用。それ以外の用途では、「鉛化合物」として禁止基準を満たすこと。 富士通グループ指定含有禁止物質である CMRs の含有禁止基準以外に適用。
B013	ヒ酸トリエチル Triethyl arsenate	15606-95-8	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	富士通グループ指定含有禁止物質である CMRs の含有禁止基準以外に適用
B014	アントラセンオイル Anthracene oil	90640-80-5	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	
B015	アントラセンオイル、ペースト、軽蒸留分 Anthracene oil, anthracene paste, distn. Lights	91995-17-4	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	
B016	アントラセンオイル、ペースト、蒸留分 Anthracene oil, anthracene paste, anthracene fraction	91995-15-2	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	
B017	アントラセンオイル、アントラセンロー Anthracene oil, anthracene-low	90640-82-7	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	

No	物質名	CAS No.*1	閾値レベル	備考
B018	アントラセンオイル、ペースト Anthracene oil, anthracene paste	90640-81-6	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	
B019	コールタールピッチ Pitch, coal tar, high-temp.	65996-93-2	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	
B020	アルミノけい酸塩、耐火セラミック繊維 Aluminosilicate, Refractory Ceramic Fibres	-	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	アルミノけい酸塩耐火セラミック繊維は、EC規則No.1272/2008の附属書VIのパート3の表3.1において、Index No. 650-017-00-8として包含され、下記の3つの条件を満たすもの。 (a) アルミニウム酸化物やシリコン酸化物が繊維中の可変濃度域内での主成分として存在する。 (b) 当該繊維径の長さ加重幾何平均径からその標準誤差の2倍値を引いた値が6μm以下である繊維 (c) アルカリ金属酸化物とアルカリ土類金属酸化物(Na ₂ O+K ₂ O+CaO+MgO+BaO)の合計濃度が18wt%以下である
B021	ジルコニアアルミノけい酸塩、耐火セラミック繊維 Zirconia Aluminosilicate, Refractory Ceramic Fibres	-	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	ジルコニアアルミノけい酸塩耐火セラミック繊維は、EC規則No.1272/2008の附属書VIのパート3の表3.1において、Index No. 650-017-00-8として包含され、下記の3つの条件を満たすもの。 (a) アルミニウム酸化物、シリコン酸化物、ジルコニウム酸化物が繊維中の可変濃度域内での主成分として存在する。 (b) 当該繊維径の長さ加重幾何平均径からその標準誤差の2倍値を引いた値が6μm以下である繊維 (c) アルカリ金属酸化物とアルカリ土類金属酸化物(Na ₂ O+K ₂ O+CaO+MgO+BaO)の合計濃度が18wt%以下である
B022	2,4-ジニトロトルエン 2,4-Dinitrotoluene	121-14-2	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	
B027	リン酸トリス(2-クロロエチル) (TCEP) Tris(2-chloroethyl)phosphate (TCEP)	115-96-8	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	
B028	アクリルアミド Acrylamide	79-06-1	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	

No	物質名	CAS No.*1	閾値レベル	備考
B029	トリクロロエチレン Trichloroethylene	79-01-6	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	
B030	ホウ酸 Boric acid	10043-35-3 11113-50-1	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	
B031	四ホウ酸二ナトリウム無水和物 Disodium tetraborate, anhydrous	1303-96-4 1330-43-4 12179-04-3	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	
B032	七酸化四ホウ酸二ナトリウム水和物 (四ホウ酸二ナトリウム水和物) Tetraboron disodium heptaoxide, hydrate	12267-73-1	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	
B037	硫酸コバルト(II) Cobalt(II) sulphate	10124-43-3	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	
B038	硝酸コバルト(II) Cobalt(II) nitrate	10141-05-6	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	
B039	炭酸コバルト(II) Cobalt(II) carbonate	513-79-1	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	
B040	酢酸コバルト(II) Cobalt acetate	71-48-7	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	
B041	2-メトキシエタノール 2-methoxyethanol	109-86-4	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	
B042	2-エトキシエタノール 2-ethoxyethanol	110-80-5	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	
B043	酢酸 2-エトキシエチル 2-ethoxyethyl acetate	111-15-9	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	
B044	フタル酸ヘプチルノニルウンデシル (DHNUP) 1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-11-branched and linear alkyl esters (DHNUP)	68515-42-4	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	
B045	ヒドラジン Hydrazine	7803-57-8 302-01-2 10217-52-4	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	
B046	N-メチル-2-ピロリドン 1-methyl-2-pyrrolidone	872-50-4	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	富士通グループ指定含有禁止物質である CMRs の含有禁止基準以外に適用
B047	1,2,3-トリクロロプロパン 1,2,3-Trichloropropane	96-18-4	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	

No	物質名	CAS No.*1	閾値レベル	備考
B048	フタル酸ジヘプチル (DIHP) 1,2-Benzenedicarboxylic acid; di-C6-8-branched alkyl esters, C7-rich (DIHP)	71888-89-6	構成成形品質量における 含有率が 1000ppm を 超える場合、 含有量を報告	富士通グループ指定含有禁止 物質である CMRs の含有禁止 基準以外に適用
B049	ヒ酸カルシウム Calcium arsenate	7778-44-1	構成成形品質量における 含有率が 1000ppm を 超える場合、 含有量を報告	富士通グループ指定含有禁止 物質である CMRs の含有禁止 基準以外に適用
B050	1,1'-オキシビス(2-メトキシエタン) Bis(2-methoxyethyl) ether	111-96-6	構成成形品質量における 含有率が 1000ppm を 超える場合、 含有量を報告	
B051	ピクリン酸鉛 Lead dipicrate	6477-64-1	構成成形品質量における 含有率が 1000ppm を 超える場合、 含有量を報告	富士通グループ指定含有禁止 物質である鉛化合物の除外用 途として使用の場合のみに適 用。それ以外の用途では、「鉛化 合物」として禁止基準を満たすこ と。 富士通グループ指定含有禁止 物質である CMRs の含有禁止 基準以外に適用
B052	N,N-ジメチルアセトアミド (DMAC) N,N-dimethylacetamide (DMAC)	127-19-5	構成成形品質量における 含有率が 1000ppm を 超える場合、 含有量を報告	富士通グループ指定含有禁止 物質である CMRs の含有禁止 基準以外に適用
B053	ヒ酸 Arsenic acid	7778-39-4	構成成形品質量における 含有率が 1000ppm を 超える場合、 含有量を報告	富士通グループ指定含有禁止 物質である CMRs の含有禁止 基準以外に適用
B054	2-メトキシアニリン (o-アニシジン) 2-Methoxyaniline (o-Anisidine)	90-04-0	構成成形品質量における 含有率が 1000ppm を 超える場合、 含有量を報告	
B055	ヒ酸鉛 Trilead diarsenate	3687-31-8	構成成形品質量における 含有率が 1000ppm を 超える場合、 含有量を報告	富士通グループ指定含有禁止 物質である鉛化合物の除外用 途として使用の場合のみに適 用。それ以外の用途では、「鉛化 合物」として禁止基準を満たすこ と。 富士通グループ指定含有禁止 物質である CMRs の含有禁止 基準以外に適用
B056	1,2-ジクロロエタン (エチレンクロリド) 1,2-dichloroethane	107-06-2	構成成形品質量における 含有率が 1000ppm を 超える場合、 含有量を報告	
B057	4-tert-オクチルフェノール 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl) phenol (4-tert-Octylphenol)	140-66-9	構成成形品質量における 含有率が 1000ppm を 超える場合、 含有量を報告	
B058	アニリンとホルムアルデヒドの重合物 Formaldehyde, oligomeric reaction products with aniline (technical MDA)	25214-70-4	構成成形品質量における 含有率が 1000ppm を 超える場合、 含有量を報告	
B059	フタル酸ビス(2-メトキシエチル) Bis(2-methoxyethyl) phthalate	117-82-8	構成成形品質量における 含有率が 1000ppm を 超える場合、 含有量を報告	富士通グループ指定含有禁止 物質である CMRs の含有禁止 基準以外に適用

No	物質名	CAS No.*1	閾値レベル	備考
B060	アジ化鉛 Lead diazide, Lead azide	13424-46-9	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	富士通グループ指定含有禁止物質である鉛化合物の除外用途として使用の場合のみに適用。それ以外の用途では、「鉛化合物」として禁止基準を満たすこと。 富士通グループ指定含有禁止物質である CMRs の含有禁止基準以外に適用
B061	2,4,6-トリニトロレゾルシノール鉛塩 Lead styphnate	15245-44-0	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	富士通グループ指定含有禁止物質である鉛化合物の除外用途として使用の場合のみに適用。それ以外の用途では、「鉛化合物」として禁止基準を満たすこと。 富士通グループ指定含有禁止物質である CMRs の含有禁止基準以外に適用
B062	2,2'-ジクロロ-4,4'メチレンジアニリン (MOCA) 2,2'-dichloro-4,4'-methylenedianiline (MOCA)	101-14-4	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	
B063	フェノールフタレイン Phenolphthalein	77-09-8	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	
B064	トリエチレングリコールジメチルエーテル 1,2-bis(2-methoxyethoxy)ethane (TEGDME; triglyme)	112-49-2	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	
B065	1,2-ジメトキシエタン 1,2-dimethoxyethane (ethylene glycol dimethyl ether, EGDME)	110-71-4	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	
B066	三酸化二ホウ素 Diboron trioxide	1303-86-2	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	
B067	ホルムアミド Formamide	75-12-7	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	
B068	メタンサルホン酸鉛(II) Lead(II) bis(methanesulfonate)	17570-76-2	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	富士通グループ指定含有禁止物質である鉛化合物の除外用途として使用の場合のみに適用。それ以外の用途では、「鉛化合物」として禁止基準を満たすこと。 富士通グループ指定含有禁止物質である CMRs の含有禁止基準以外に適用
B069	1,3,5-トリグリシジリソシアヌラート 1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione (TGIC)	2451-62-9	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	

No	物質名	CAS No.*1	閾値レベル	備考
B070	β-1,3,5-トリグリシジルイソシアヌル酸 (β-1,3,5-トリス(2,3-エポキシプロピル)- 1,3,5-トリアジン-2,4,6(1H・3H・5H)- トリオン) (β-TGIC) 1,3,5-tris[(2S and 2R)-2,3- epoxypropyl]-1,3,5 -triazine-2,4,6-(1H,3H,5H)- trione (β-TGIC)	59653-74-6	構成成形品質量における 含有率が 1000ppm を 超える場合、 含有量を報告	
B071	4,4'-ビス(ジメチルアミノ)ベンゾフェノン (ミヒラーケトン) 4,4'- bis(dimethylamino)benzophenon e (Michler's ketone)	90-94-8	構成成形品質量における 含有率が 1000ppm を 超える場合、 含有量を報告	
B072	4,4'-ビス(ジメチルアミノフェニル)メタン (ミヒラーベース) N,N,N',N'-tetramethyl-4,4'- methylenedianiline (Michler's base)	101-61-1	構成成形品質量における 含有率が 1000ppm を 超える場合、 含有量を報告	
B073	[4-[[4-アニリノ-1-ナフチル][4-(ジメチル アミノ)フェニル]メチレン]シクロヘキサ-2,5- ジエン-1-イリデン ジメチルアンモニウムク ロリド (C.I. ベーシックブルー-26) [4-[[4-anilino-1-naphthyl][4- (dimethylamino)phenyl]methyle ne]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene] dimethylammonium chloride (C.I. Basic Blue 26)	2580-56-5	構成成形品質量における 含有率が 1000ppm を 超える場合、 含有量を報告	ミヒラーケトンもしくはミヒラーベース が 0.1%以上含まれる場合のみ
B074	[4-[4,4'-ビス(ジメチルアミノ)ベンズヒドリ デン]シクロヘキサ-2,5-ジエン-1-イリデン] ジメチルアンモニウムクロリド (C.I. ベーシックバイオレット 3) [4-[4,4'-bis(dimethylamino) benzhydrylidene] cyclohexa-2,5-dien-1- ylidene]dimethylammonium chloride (C.I. Basic Violet 3)	548-62-9	構成成形品質量における 含有率が 1000ppm を 超える場合、 含有量を報告	ミヒラーケトンもしくはミヒラーベース が 0.1%以上含まれる場合の み。 富士通グループ指定含有禁止 物質である CMRs の含有禁止 基準以外に適用
B075	4,4'-ビス(ジメチルアミノ)-4''-(メチルアミ ノ)トリチルアルコール 4,4'-bis(dimethylamino)-4''- (methylamino)trityl alcohol	561-41-1	構成成形品質量における 含有率が 1000ppm を 超える場合、 含有量を報告	ミヒラーケトンもしくはミヒラーベース が 0.1%以上含まれる場合のみ
B076	α,α-ビス [4-(ジメチルアミノ)フェニル]- 4(フェニルアミノ)ナフタレン-1-メタノール (C.I.ソルベントブルー-4) α,α-Bis [4-(dimethylamino)phenyl]- 4(phenylamino)naphthalene-1- methanol (C.I. Solvent Blue 4)	6786-83-0	構成成形品質量における 含有率が 1000ppm を 超える場合、 含有量を報告	ミヒラーケトンもしくはミヒラーベース が 0.1%以上含まれる場合のみ
B077	ペルフルオロトリデカン酸 Pentacosfluorotridecanoic acid	72629-94-8	構成成形品質量における 含有率が 1000ppm を 超える場合、 含有量を報告	富士通グループ指定含有禁止 物質である C9-C14 PFCA、そ の塩、及び C9-C14 PFCA 関連 物質の含有禁止基準以外に適 用

No	物質名	CAS No.*1	閾値レベル	備考
B078	ペルフルオロドデカン酸 Tricosafuorododecanoic acid	307-55-1	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	富士通グループ指定含有禁止物質であるC9-C14 PFCAs、その塩、及びC9-C14 PFCA関連物質の含有禁止基準以外に適用
B079	ペルフルオロウンデカン酸 Henicosafuoroundecanoic acid	2058-94-8	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	富士通グループ指定含有禁止物質であるC9-C14 PFCAs、その塩、及びC9-C14 PFCA関連物質 (A043) の含有禁止基準以外に適用
B080	ペルフルオロテトラデカン酸 Heptacosafuorotetradecanoic acid	376-06-7	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	富士通グループ指定含有禁止物質であるC9-C14 PFCAs、その塩、及びC9-C14 PFCA関連物質の含有禁止基準以外に適用
B081	C,C'-ジアゼンジイルジメタンアミド Diazene-1,2-dicarboxamide (C,C'-azodi(formamide))	123-77-3	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	
B082	ヘキサヒドロフタル酸無水物 (1,2-シクロヘキサジカルボン酸無水物)[1]、 シス-1,2-シクロヘキサジカルボン酸無水物 (ヘキサヒドロフタル酸無水物)[2]、 ヘキサヒドロフタル酸無水物 (トランス 1,2-シクロヘキサジカルボン酸無水物)[3] Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride [1] cis-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride [2] trans-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride [3]	85-42-7 13149-00-3 14166-21-3	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	個々のシス型[2]、トランス型[3]の同位体及びシス型とトランス型の全ての組み合わせ[1]が含まれる
B083	メチルヘキサヒドロ無水フタル酸[1]、 4-メチルシクロヘキサ-1,2-ジカルボン酸無水物 (4-メチルヘキサヒドロ無水フタル酸)[2]、 1-メチルヘキサヒドロ無水フタル酸[3]、 3-メチルヘキサヒドロ無水フタル酸[4] Hexahydromethylphthalic anhydride [1] Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2] Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3] Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]	25550-51-0, 19438-60-9, 48122-14-1, 57110-29-9	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	個々の異性体[2],[3],[4] (それらのシス型、トランス型の3つは異性体を含む) 及び全ての異性体[1]が含まれる
B084	4-ノニルフェノール 4-Nonylphenol, branched and linear	-	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	フェノールの4の位置に直鎖又は分岐の炭素数が9のアルキル基が共有結合した物質。UVCBと明確に定義された個々の異性体とその混合物を含む
B085	エトキシ化された 4-(1,1,3,3-テトラメチルブチル)フェノール 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, ethoxylated	-	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	明確に定義された物質、UVCB物質は、ポリマー及び同族体を含む

No	物質名	CAS No.*1	閾値レベル	備考
B086	メトキシ酢酸 Methoxyacetic acid	625-45-6	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	
B087	ジメチルホルムアミド (N,N-ジメチルホルムアミド) N,N-dimethylformamide	68-12-2	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	富士通グループ指定含有禁止物質であるCMRsの含有禁止基準以外に適用
B088	ジブチルスズジクロライド (DBTC) Dibutyltin dichloride (DBTC)	683-18-1	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	
B089	一酸化鉛 (酸化鉛 (II)) Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	富士通グループ指定含有禁止物質である鉛化合物の除外用途として使用の場合のみに適用。それ以外の用途では、「鉛化合物」として禁止基準を満たすこと。 富士通グループ指定含有禁止物質であるCMRsの含有禁止基準以外に適用
B090	四三酸化鉛 Orange lead (Lead tetroxide)	1314-41-6	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	富士通グループ指定含有禁止物質である鉛化合物の除外用途として使用の場合のみに適用。それ以外の用途では、「鉛化合物」として禁止基準を満たすこと。 富士通グループ指定含有禁止物質であるCMRsの含有禁止基準以外に適用
B091	ホウフッ化鉛 (四フッ化ホウ酸鉛 (II)) Lead bis(tetrafluoroborate)	13814-96-5	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	富士通グループ指定含有禁止物質である鉛化合物の除外用途として使用の場合のみに適用。それ以外の用途では、「鉛化合物」として禁止基準を満たすこと。 富士通グループ指定含有禁止物質であるCMRsの含有禁止基準以外に適用
B092	炭酸鉛 (水酸化炭酸鉛 (II)) Trilead bis(carbonate)dihydroxide	1319-46-6	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	富士通グループ指定含有禁止物質である鉛化合物の除外用途として使用の場合のみに適用。それ以外の用途では、「鉛化合物」として禁止基準を満たすこと。 富士通グループ指定含有禁止物質であるCMRsの含有禁止基準以外に適用
B093	チタン酸鉛 Lead titanium trioxide	12060-00-3	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	富士通グループ指定含有禁止物質である鉛化合物の除外用途として使用の場合のみに適用。それ以外の用途では、「鉛化合物」として禁止基準を満たすこと。 富士通グループ指定含有禁止物質であるCMRsの含有禁止基準以外に適用

No	物質名	CAS No.*1	閾値レベル	備考
B094	ジルコン酸チタン酸鉛 (三酸化ジルコニウムチタン鉛) Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2	構成成形品質量における 含有率が 1000ppm を 超える場合、 含有量を報告	富士通グループ指定含有禁止 物質である鉛化合物の除外用 途として使用の場合のみに適 用。それ以外の用途では、「鉛化 合物」として禁止基準を満たすこ と。 富士通グループ指定含有禁止 物質である CMRs の含有禁止 基準以外に適用
B095	ケイ酸と鉛の塩 Silicic acid, lead salt	11120-22-2	構成成形品質量における 含有率が 1000ppm を 超える場合、 含有量を報告	富士通グループ指定含有禁止 物質である鉛化合物の除外用 途として使用の場合のみに適 用。それ以外の用途では、「鉛化 合物」として禁止基準を満たすこ と。 富士通グループ指定含有禁止 物質である CMRs の含有禁止 基準以外に適用
B096	ケイ酸とバリウムの塩(1:1) (鉛ドーブ) Silicic acid, barium salt (1:1), lead-doped	68784-75-8	構成成形品質量における 含有率が 1000ppm を 超える場合、 含有量を報告	「生殖毒性」Repr. 1A (CLP) 又はカテゴリ 1 (DSD)の適正濃 度限界を超えた鉛を含有するも の； 該当物質は EC 規則 No.1272/2008 のインデックス No.082-001-00-6「鉛化合 物」の分類に属する。 富士通グループ指定含有禁止 物質である鉛化合物の除外用 途として使用の場合のみに適 用。それ以外の用途では、「鉛化 合物」として禁止基準を満たすこ と。 富士通グループ指定含有禁止 物質である CMRs の含有禁止 基準以外に適用
B097	酸化プロピレン Methyloxirane (Propylene oxide)	75-56-9	構成成形品質量における 含有率が 1000ppm を 超える場合、 含有量を報告	
B098	フタル酸 n-ペンチル-イソペンチル (1,2-ベンゼンジカルボン酸、ジペンチルエ ステル、分岐および直鎖) 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dipentylester, branched and linear	84777-06-0	構成成形品質量における 含有率が 1000ppm を 超える場合、 含有量を報告	
B099	フタル酸ジイソペンチル (DIPP) Diisopentylphthalate (DIPP)	605-50-5	構成成形品質量における 含有率が 1000ppm を 超える場合、 含有量を報告	富士通グループ指定含有禁止 物質である CMRs の含有禁止 基準以外に適用
B100	フタル酸 N-ペンチル-イソペンチル (N-ペンチル-イソペンチルフタレート) N-pentyl-isopentylphthalate	776297-69-9	構成成形品質量における 含有率が 1000ppm を 超える場合、 含有量を報告	
B101	エチレンジオキシエタン (1,2-ジエトキシエタン) 1,2-diethoxyethane	629-14-1	構成成形品質量における 含有率が 1000ppm を 超える場合、 含有量を報告	

No	物質名	CAS No.*1	閾値レベル	備考
B102	塩基性酢酸鉛 Acetic acid, lead salt, basic	51404-69-4	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	富士通グループ指定含有禁止物質である鉛化合物の除外用途として使用の場合のみに適用。それ以外の用途では、「鉛化合物」として禁止基準を満たすこと。 富士通グループ指定含有禁止物質である CMRs の含有禁止基準以外に適用
B103	鉛酸化硫酸二鉛 Lead oxide sulfate	12036-76-9	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	富士通グループ指定含有禁止物質である鉛化合物の除外用途として使用の場合のみに適用。それ以外の用途では、「鉛化合物」として禁止基準を満たすこと。 富士通グループ指定含有禁止物質である CMRs の含有禁止基準以外に適用
B104	[1,2-ベンゼンジカルボキシラト(2-)]ジオキソ三鉛 (ジオキソ(フタラト)三鉛) [Phthalato(2-)]dioxotrilead	69011-06-9	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	富士通グループ指定含有禁止物質である鉛化合物の除外用途として使用の場合のみに適用。それ以外の用途では、「鉛化合物」として禁止基準を満たすこと。 富士通グループ指定含有禁止物質である CMRs の含有禁止基準以外に適用
B105	ジオキソビス(ステアリン酸)三鉛 Dioxobis(stearato)trilead	12578-12-0	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	富士通グループ指定含有禁止物質である鉛化合物の除外用途として使用の場合のみに適用。それ以外の用途では、「鉛化合物」として禁止基準を満たすこと。 富士通グループ指定含有禁止物質である CMRs の含有禁止基準以外に適用
B106	脂肪酸鉛塩(炭素数 C16-18) Fatty acids, C16-18, lead salts	91031-62-8	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	富士通グループ指定含有禁止物質である鉛化合物の除外用途として使用の場合のみに適用。それ以外の用途では、「鉛化合物」として禁止基準を満たすこと。 富士通グループ指定含有禁止物質である CMRs の含有禁止基準以外に適用
B107	シアナミド鉛 Lead cyanamidate	20837-86-9	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	富士通グループ指定含有禁止物質である鉛化合物の除外用途として使用の場合のみに適用。それ以外の用途では、「鉛化合物」として禁止基準を満たすこと。 富士通グループ指定含有禁止物質である CMRs の含有禁止基準以外に適用

No	物質名	CAS No.*1	閾値レベル	備考
B108	硝酸鉛 (硝酸鉛(II)) Lead dinitrate	10099-74-8	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	富士通グループ指定含有禁止物質である鉛化合物の除外用途として使用の場合のみに適用。それ以外の用途では、「鉛化合物」として禁止基準を満たすこと。 富士通グループ指定含有禁止物質である CMRs の含有禁止基準以外に適用
B109	四酸化硫酸五鉛 Pentalead tetraoxide sulphate	12065-90-6	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	富士通グループ指定含有禁止物質である鉛化合物の除外用途として使用の場合のみに適用。それ以外の用途では、「鉛化合物」として禁止基準を満たすこと。 富士通グループ指定含有禁止物質である CMRs の含有禁止基準以外に適用
B110	ピグメントエロ-41 (C.I. ピグメントイエロ-41) Pyrochlore, antimony lead yellow	8012-00-8	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	富士通グループ指定含有禁止物質である鉛化合物の除外用途として使用の場合のみに適用。それ以外の用途では、「鉛化合物」として禁止基準を満たすこと。 富士通グループ指定含有禁止物質である CMRs の含有禁止基準以外に適用
B111	塩基性亜硫酸鉛 Sulfurous acid, lead salt, dibasic	62229-08-7	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	富士通グループ指定含有禁止物質である鉛化合物の除外用途として使用の場合のみに適用。それ以外の用途では、「鉛化合物」として禁止基準を満たすこと。 富士通グループ指定含有禁止物質である CMRs の含有禁止基準以外に適用
B112	四エチル鉛 Tetraethyllead	78-00-2	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	富士通グループ指定含有禁止物質である鉛化合物の除外用途として使用の場合のみに適用。それ以外の用途では、「鉛化合物」として禁止基準を満たすこと。 富士通グループ指定含有禁止物質である CMRs の含有禁止基準以外に適用
B113	三酸化硫酸四鉛 Tetralead trioxide sulphate	12202-17-4	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	富士通グループ指定含有禁止物質である鉛化合物の除外用途として使用の場合のみに適用。それ以外の用途では、「鉛化合物」として禁止基準を満たすこと。 富士通グループ指定含有禁止物質である CMRs の含有禁止基準以外に適用

No	物質名	CAS No.*1	閾値レベル	備考
B114	二塩基性リン酸鉛 Trilead dioxide phosphonate	12141-20-7	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	富士通グループ指定含有禁止物質である鉛化合物の除外用途として使用の場合のみに適用。それ以外の用途では、「鉛化合物」として禁止基準を満たすこと。 富士通グループ指定含有禁止物質である CMRs の含有禁止基準以外に適用
B115	フラン Furan	110-00-9	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	
B116	硫酸ジエチル Diethyl sulphate	64-67-5	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	
B117	硫酸ジメチル Dimethyl sulphate	77-78-1	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	
B118	3-エチル-2-イソペンチル-2-メチル-1,3-オキサゾリジン 3-ethyl-2-methyl-2-(3-methylbutyl)-1,3-oxazolidine	143860-04-2	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	
B119	ジノセブ (2-sec-ブチル-4,6-ジニトロフェノール) Dinoseb (6-sec-butyl-2,4-dinitrophenol)	88-85-7	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	
B120	4,4'-メチレンビス(2-メチルアニリン) 4,4'-methylenedi-o-toluidine	838-88-0	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	
B121	4,4'-ジアミノジフェニルエーテル (4,4'-オキシジアニリン及びその塩) 4,4'-oxydianiline and its salts	101-80-4	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	
B122	p-アミノアゾベンゼン (4-アミノアゾベンゼン) (4-フェニルアゾアニリン) 4-aminoazobenzene	60-09-3	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	
B123	2,4-ジアミノトルエン 4-methyl-m-phenylenediamine (toluene-2,4-diamine)	95-80-7	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	
B124	6-メトキシ-m-トルイジン 6-methoxy-m-toluidine (p-cresidine)	120-71-8	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	
B125	4-アミノビフェニル (ビフェニル-4-イルアミン) Biphenyl-4-ylamine	92-67-1	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	
B126	2-アミノ-5-アゾトルエン (o-アミノアゾトルエン) o-aminoazotoluene (4-o-tolylazo-o-toluidine)	97-56-3	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	
B127	o-トルイジン o-Toluidine	95-53-4	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	

No	物質名	CAS No.*1	閾値レベル	備考
B128	N-メチルアセトアミド N-methylacetamide	79-16-3	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	
B129	カドミウム Cadmium	7440-43-9	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	富士通グループ指定含有禁止物質であるカドミウム化合物の除外用途として使用の場合のみに適用。それ以外の用途では、「カドミウム化合物」として禁止基準を満たすこと。 富士通グループ指定含有禁止物質である CMRs の含有禁止基準以外に適用
B130	酸化カドミウム(II) Cadmium oxide	1306-19-0	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	富士通グループ指定含有禁止物質であるカドミウム化合物の除外用途として使用の場合のみに適用。それ以外の用途では、「カドミウム化合物」として禁止基準を満たすこと。 富士通グループ指定含有禁止物質である CMRs の含有禁止基準以外に適用
B131	ペンタデカフルオロオクタノ酸アンモニウム (APFO) Ammonium pentadecafluorooctanoate (APFO)	3825-26-1	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	表1に示す PFOA、その塩および PFOA 関連化合物 (A032) の含有禁止基準以外に適用
B132	2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-ペンタデカフルオロオクタノ酸 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Pentadecafluorooctanoic acid	335-67-1	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	表1に示す PFOA、その塩および PFOA 関連化合物 (A032) の含有禁止基準以外に適用
B133	フタル酸ジペンチル Dipentyl phthalate (DPP)	131-18-0	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	富士通グループ指定含有禁止物質である CMRs の含有禁止基準以外に適用
B134	4-ノニルフェノール、分岐および直鎖のエトキシレート 4-Nonylphenol, branched and linear, ethoxylated	-	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	フェノールの4の位置で炭素数9の直鎖および/または分岐したアルキル鎖が共有結合している物質、UVCB 物質および明確に定義された物質（組成等が分かっている物質）、ポリマーおよび同族体の個々の異性体やその組み合わせのどれでも含んでエトキシ化されたものを含む
B135	硫化カドミウム Cadmium sulphide	1306-23-6	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	富士通グループ指定含有禁止物質であるカドミウム化合物の除外用途として使用の場合のみに適用。それ以外の用途では、「カドミウム化合物」として禁止基準を満たすこと。 富士通グループ指定含有禁止物質である CMRs の含有禁止基準以外に適用

No	物質名	CAS No.*1	閾値レベル	備考
B136	ダイレクトブラック 38 Disodium 4-amino-3-[[4'-[(2,4-diaminophenyl)azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-5-hydroxy-6-(phenylazo)naphthalene-2,7-disulphonate (C.I. Direct Black 38)	1937-37-7	構成成形品質量における含有率が 1000ppm を超える場合、含有量を報告	
B137	ジヘキサン-1-イル=フタレート Dihexyl phthalate	84-75-3	構成成形品質量における含有率が 1000ppm を超える場合、含有量を報告	富士通グループ指定含有禁止物質である CMRs の含有禁止基準以外に適用
B138	2-イミダゾリジンチオン Imidazolidine-2-thione; (2-imidazoline-2-thiol)	96-45-7	構成成形品質量における含有率が 1000ppm を超える場合、含有量を報告	
B139	リン酸トリス (ジメチルフェニル) Trixylyl phosphate	25155-23-1	構成成形品質量における含有率が 1000ppm を超える場合、含有量を報告	
B140	ダイレクトレッド 28 (3,3'-[[1,1'-ビフェニル]-4,4'-ジイルビス(アゾ)]ビス(4-アミノナフタレン-1-スルホン酸ナトリウム)) Disodium 3,3'-[[1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis(4-aminonaphthalene-1-sulphonate) (C.I. Direct Red 28)	573-58-0	構成成形品質量における含有率が 1000ppm を超える場合、含有量を報告	
B141	酢酸鉛(II) Lead di(acetate)	301-04-2	構成成形品質量における含有率が 1000ppm を超える場合、含有量を報告	富士通グループ指定含有禁止物質である鉛化合物の除外用途として使用の場合のみに適用。それ以外の用途では、「鉛化合物」として禁止基準を満たすこと。 富士通グループ指定含有禁止物質である CMRs の含有禁止基準以外に適用
B142	塩化カドミウム Cadmium chloride	10108-64-2	構成成形品質量における含有率が 1000ppm を超える場合、含有量を報告	富士通グループ指定含有禁止物質であるカドミウム化合物の除外用途として使用の場合のみに適用。それ以外の用途では、「カドミウム化合物」として禁止基準を満たすこと。 富士通グループ指定含有禁止物質である CMRs の含有禁止基準以外に適用
B143	ジヘキシル(分枝、直鎖)=フタレート 1,2- Benzenedicarboxylic acid, dihexyl ester, branched and linear	68515-50-4	構成成形品質量における含有率が 1000ppm を超える場合、含有量を報告	
B144	過ホウ酸ソーダ無水物 Sodium peroxometaborate	7632-04-4	構成成形品質量における含有率が 1000ppm を超える場合、含有量を報告	

No	物質名	CAS No.*1	閾値レベル	備考
B145	過ホウ酸ナトリウム Sodium perborate; perboric acid, sodium salt	15120-21-5 11138-47-9	構成成形品質量における 含有率が 1000ppm を 超える場合、 含有量を報告	
B146	フッ化カドミウム Cadmium fluoride (CdF2)	7790-79-6	構成成形品質量における 含有率が 1000ppm を 超える場合、 含有量を報告	富士通グループ指定含有禁止 物質であるカドミウム化合物の除 外用途として使用の場合のみに 適用。それ以外の用途では、「カ ドミウム化合物」として禁止基準 を満たすこと。 富士通グループ指定含有禁止 物質である CMRs の含有禁止 基準以外に適用
B147	硫酸カドミウム Cadmium sulphate	10124-36-4 31119-53-6	構成成形品質量における 含有率が 1000ppm を 超える場合、 含有量を報告	富士通グループ指定含有禁止 物質であるカドミウム化合物の除 外用途として使用の場合のみに 適用。それ以外の用途では、「カ ドミウム化合物」として禁止基準 を満たすこと。 富士通グループ指定含有禁止 物質である CMRs の含有禁止 基準以外に適用
B148	2-(2H-ベンゾトリアゾール-2-イル) - 4,6-ジ-tert-ペンチルフェノール 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6- ditertpentylphenol (UV-328)	25973-55-1	構成成形品質量における 含有率が 1000ppm を 超える場合、 含有量を報告	
B149	ビス(2-エチルヘキサン-1-イル)=2,2'- [(ジオクタン-1-イルスタンナンジイル)ビス (スルファンジイル)]ジアセタート Diocetyl tin bis(2-ethylhexyl thioglycolate); 2-ethylhexyl 10- ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa- 3,5-dithia-4- stannatetradecanoate (DOTE)	15571-58-1	構成成形品質量における 含有率が 1000ppm を 超える場合、 含有量を報告	
B150	10-エチル-4,4-ジオクチル-7-オキソ-8- オキサ-3,5-ジチア-4-スタンナテトラデカン 酸 2-エチルヘキシルとオクチルトリス(2-エ チルヘキシルオキシカルボニルメチルチオ)ス タンナンの反応生成物 ; DOTEと MOTE からなる反応物 Reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8- oxa-3,5-dithia-4- stannatetradecanoate and 2- ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2- ethylhexyl)oxy]-2- oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8- oxa-3,5-dithia-4- stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE)	-	構成成形品質量における 含有率が 1000ppm を 超える場合、 含有量を報告	

No	物質名	CAS No.*1	閾値レベル	備考
B151	5-sec-ブチル-2-(2,4-ジメチルシクロヘキ-3-エン-1-イル)-5-メチル-1,3-ジオキササン[1]、 5-sec-ブチル-2-(4,6-ジメチルシクロヘキ-3-エン-1-イル)-5-メチル-1,3-ジオキササン[2] [[1]及び[2]の立体異性体又はそれらの任意の組合わせを対象とする] 5-sec-butyl-2-(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxane [1]、 5-sec-butyl-2-(4,6-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxane [2] [covering any of the individual stereoisomers of [1]and [2] or any combination thereof]	-	構成成形品質量における含有率が 1000ppm を超える場合、含有量を報告	
B152	1,2-ベンゼンジカルボン酸、ジ C6-10 アルキルエステル (0.3%以上のフタル酸ジヘキシル (EC No. 201-559-5) を含む場合) 1,2-ベンゼンジカルボン酸、デシル、ヘキシル、オクチル混合ジエステル (0.3%以上のフタル酸ジヘキシル (EC No. 201-559-5) を含む場合) 1,2-benzenedicarboxylic acid, di-C6-10-alkyl esters; 1,2-benzenedicarboxylic acid, mixed decyl and hexyl and octyl diesters with ≥ 0.3% of dihexyl phthalate (EC No. 201-559-5)	68515-51-5 68648-93-1	構成成形品質量における含有率が 1000ppm を超える場合、含有量を報告	
B153	ペルフルオロノナン酸 Perfluorononan-1-oic-acid and its sodium and ammonium salts	375-95-1 21049-39-8 4149-60-4	構成成形品質量における含有率が 1000ppm を超える場合、含有量を報告	富士通グループ指定含有禁止物質である C9-C14 PFCA、その塩、及び C9-C14 PFCA 関連物質の含有禁止基準以外に適用
B154	ニトロベンゼン Nitrobenzene	98-95-3	構成成形品質量における含有率が 1000ppm を超える場合、含有量を報告	
B155	2-(2H-ベンゾトリアゾール-2-イル)-6-sec-ブチル-4-tert-ブチルフェノール 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol (UV-350)	36437-37-3	構成成形品質量における含有率が 1000ppm を超える場合、含有量を報告	
B156	2-(2-ヒドロキシ-3,5-ジ-t-ブチルフェニル)-5-クロロベンゾトリアゾール 2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327)	3864-99-1	構成成形品質量における含有率が 1000ppm を超える場合、含有量を報告	
B157	1,3-プロパンスルトン 1,3-propanesultone	1120-71-4	構成成形品質量における含有率が 1000ppm を超える場合、含有量を報告	

No	物質名	CAS No.*1	閾値レベル	備考
B158	ベンゾ (a) ピレン Benzo[def]chrysene (Benzo[a]pyrene)	50-32-8	構成成形品質量における 含有率が 1000ppm を 超える場合、 含有量を報告	富士通グループ指定含有禁止 物質である多環芳香族炭化水 素(PAH) の禁止用途以外の場合 に適用。 富士通グループ指定含有禁止 物質である CMRs の含有禁止 基準以外に適用
B159	p-(1,1-ジメチルプロピル)フェノール p-(1,1-dimethylpropyl)phenol	80-46-6	構成成形品質量における 含有率が 1000ppm を 超える場合、 含有量を報告	
B160	ノナデカフルオロデカン酸(PFDA)及びその ナトリウム塩及びアンモニウム 塩 ノナデカフルオロデカン酸 アンモニウム=ノナデカフルオロデカノート ナトリウム=ノナデカフルオロデカノート Nonadecafluorodecanoic acid (PFDA) and its sodium and ammonium salts Nonadecafluorodecanoic acid Ammonium nonadecafluorodecanoate Decanoic acid, nonadecafluoro-, sodium salt	335-76-2 3108-42-7 3830-45-3	構成成形品質量における 含有率が 1000ppm を 超える場合、 含有量を報告	富士通グループ指定含有禁止 物質である C9-C14 PFCA、そ の塩、及び C9-C14 PFCA 関連 物質の含有禁止基準以外に適 用
B161	4-ヘプチルフェノール、分岐および直鎖 [主にフェノールの 4 位の位置 に、炭素数 7 の直鎖又は分岐型アルキ ル鎖が共有結合している物 質で、個々の異性体やその組合せを任 意に含む、UVCB 及び組成 が特定されている物質を対象とする] 4-heptylphenol, branched and linear substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 7 covalently bound predominantly in position 4 to phenol, covering also UVCB- and well-defined substances which include any of the individual isomers or a combination thereof	-	構成成形品質量における 含有率が 1000ppm を 超える場合、 含有量を報告	
B162	4,4'-プロパン-2,2-ジイルジフェノール ; ビスフェノール A 4,4'- isopropylidenediphenol; Bisphenol A	80-05-7	構成成形品質量における 含有率が 1000ppm を 超える場合、 含有量を報告	富士通グループ指定含有禁止 物質である 4,4'-プロパン-2,2- ジイルジフェノール ; ビスフェノール A の含有禁止基準以外に適用

No	物質名	CAS No.*1	閾値レベル	備考
B164	1,3,4-チアジアゾリジン-2,5-ジチオン、ホルムアルデヒドおよび、4-ヘプチルフェノール、分岐および直鎖、の反応生成物 (RP-HP) [4-ヘプチルフェノール、分岐および直鎖を 0.1%以上含有] Reaction products of 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione, formaldehyde and 4-heptylphenol, branched and linear (RP-HP) with $\geq 0.1\%$ w/w 4-heptylphenol, branched and linear (4-HPbl)	-	構成成形品質量における含有率が 1000ppm を超える場合、含有量を報告	
B165	クリセン Chrysene	218-01-9	構成成形品質量における含有率が 1000ppm を超える場合、含有量を報告	CAS No. 218-01-9 は富士通グループ指定含有禁止物質である多環芳香族炭化水素(PAH)の禁止用途以外の場合に適用。 富士通グループ指定含有禁止物質である CMRs の含有禁止基準以外に適用
B166	硝酸カドミウム Cadmium nitrate	10325-94-7	構成成形品質量における含有率が 1000ppm を超える場合、含有量を報告	富士通グループ指定含有禁止物質であるカドミウム化合物の除外用途として使用の場合のみに適用。それ以外の用途では、「カドミウム化合物」として禁止基準を満たすこと。 富士通グループ指定含有禁止物質である CMRs の含有禁止基準以外に適用
B167	水酸化カドミウム Cadmium hydroxide	21041-95-2	構成成形品質量における含有率が 1000ppm を超える場合、含有量を報告	富士通グループ指定含有禁止物質であるカドミウム化合物の除外用途として使用の場合のみに適用。それ以外の用途では、「カドミウム化合物」として禁止基準を満たすこと。 富士通グループ指定含有禁止物質である CMRs の含有禁止基準以外に適用
B168	炭酸カドミウム Cadmium carbonate	513-78-0	構成成形品質量における含有率が 1000ppm を超える場合、含有量を報告	富士通グループ指定含有禁止物質であるカドミウム化合物の除外用途として使用の場合のみに適用。それ以外の用途では、「カドミウム化合物」として禁止基準を満たすこと。 富士通グループ指定含有禁止物質である CMRs の含有禁止基準以外に適用
B169	ベンゾ (a) アントラセン Benz[a]anthracene	56-55-3	構成成形品質量における含有率が 1000ppm を超える場合、含有量を報告	CAS No.56-55-3 は富士通グループ指定含有禁止物質である多環芳香族炭化水素(PAH)の禁止用途以外の場合に適用。 富士通グループ指定含有禁止物質である CMRs の含有禁止基準以外に適用

No	物質名	CAS No.*1	閾値レベル	備考
B170	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-ドデカクロロペンタシクロ [12.2.1.16,9.02,13.05,10]オクタデカン-7,15-ジエン (“デクロランプラス” ^T _M) [個々の anti-および syn-の異性体、またはその組み合わせを含む] 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus” TM) covering any of its individual anti- and syn-isomers or any combination thereof	-	構成成形品質量における含有率が 1000ppm を超える場合、含有量を報告	
B171	水素化テルフェニル Terphenyl, hydrogenated	61788-32-7	構成成形品質量における含有率が 1000ppm を超える場合、含有量を報告	
B172	2,2,4,4,6,6,8,8-オクタメチルシクロテトラシロキサン Octamethylcyclotetrasiloxane (D4)	556-67-2	構成成形品質量における含有率が 1000ppm を超える場合、含有量を報告	
B173	鉛 Lead	7439-92-1	構成成形品質量における含有率が 1000ppm を超える場合、含有量を報告	富士通グループ指定含有禁止物質である鉛の除外用途として使用の場合のみに適用。それ以外の用途では、「鉛」として禁止基準を満たすこと。 富士通グループ指定含有禁止物質である CMRs の含有禁止基準以外に適用
B174	エチレンジアミン Ethylenediamine (EDA)	107-15-3	構成成形品質量における含有率が 1000ppm を超える場合、含有量を報告	
B175	2,2,4,4,6,6,8,8,10,10,12,12-ドデカメチルシクロヘキサシロキサン Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6)	540-97-6	構成成形品質量における含有率が 1000ppm を超える場合、含有量を報告	
B176	八ホウ酸二ナトリウムアンヒドロ亜酸 Disodium octaborate	12008-41-2	構成成形品質量における含有率が 1000ppm を超える場合、含有量を報告	
B177	ジシクロヘキサ-1-イル=フタレート Dicyclohexyl phthalate (DCHP)	84-61-7	構成成形品質量における含有率が 1000ppm を超える場合、含有量を報告	
B178	2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-デカメチルシクロペンタシロキサン Decamethylcyclopentasiloxane (D5)	541-02-6	構成成形品質量における含有率が 1000ppm を超える場合、含有量を報告	
B179	ベンゾ [g,h,i] ペリレン Benzo[ghi]perylene	191-24-2	構成成形品質量における含有率が 1000ppm を超える場合、含有量を報告	
B180	1,2,4-ベンゼントリカルボン酸 1,2-無水物 Benzene-1,2,4-tricarboxylic acid 1,2 anhydride (trimellitic anhydride; TMA)	552-30-7	構成成形品質量における含有率が 1000ppm を超える場合、含有量を報告	

No	物質名	CAS No.*1	閾値レベル	備考
B181	ピレン Pyrene	129-00-0	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	
B182	フェナントレン Phenanthrene	85-01-8	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	
B183	フルオランテン Fluoranthene	206-44-0	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	
B184	ベンゾ[k]フルオランテン Benzo[k]fluoranthene	207-08-9	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	富士通グループ指定含有禁止物質である多環芳香族炭化水素(PAH)の禁止用途以外の場合に適用。 富士通グループ指定含有禁止物質である CMRs の含有禁止基準以外に適用
B185	2,2-ビス(4'-ヒドロキシフェニル)-4-メチルペンタン 2,2-bis(4'-hydroxyphenyl)-4-methylpentane	6807-17-6	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	
B186	1,7,7-トリメチル-3-ベンジリデンビスシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オン 1,7,7-trimethyl-3-(phenylmethylene)bicyclo[2.2.1]heptan-2-one (3-benzylidene camphor; 3-BC)	15087-24-8	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	
B187	分岐及び直鎖型 4-ノニルフェノールイソキシレートを含む亜リン酸トリス(4-ノニルフェニル、分岐及び直鎖型) (TNPP) Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP) with $\geq 0.1\%$ w/w of 4-nonylphenol, branched and linear (4-NP)	-	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	
B188	4-tert-ブチルフェノール 4-tert-butylphenol	98-54-4	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	
B189	2-メトキシエチル=アセタート 2-Methoxyethyl acetate	110-49-6	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	

No	物質名	CAS No.*1	閾値レベル	備考
B190	2,3,3,3-テトラフルオロ-2-(ヘプタフルオロプロポキシ)プロピオン酸の塩及びアシルハロゲン化物（個々の異性体やその組合せを任意に含む物質を対象とする） 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propionic acid, its salts and its acyl halides (covering any of their individual isomers and combinations thereof)	-	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	
B191	ペルフルオロブタンスルホン酸（PFBS）とその塩 Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts	-	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	
B192	ジイソヘキシル=フタレート Diisohexyl phthalate	71850-09-4	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	
B193	2-メチル-1-[4-(メチルチオ)フェニル]-2-モルホリノプロパン-1-オン 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one	71868-10-5	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	
B194	2-ベンジル-2-(N,N-ジメチルアミノ)-1-(4-モルホリノフェニル)ブタン-1-オン 2-benzyl-2-dimethylamino-4'-morpholinobutyrophenone	119313-12-1	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	
B195	N-ビニルイミダゾール 1-vinylimidazole	1072-63-5	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	
B196	2-メチル-1H-イミダゾール 2-methylimidazole	693-98-1	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	
B197	ブチル=4-ヒドロキシベンゾアート Butyl 4-hydroxybenzoate (Butylparaben)	94-26-8	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	
B198	スズ, ジブチルビス(2,4-ペンタンジオナト-O,O')-, (OC-6-11)- Dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')tin	22673-19-4	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	富士通グループ指定含有禁止物質であるジブチルスズ化合物の含有禁止基準以外に適用
B199	テトラエチレングリコールジメチルエーテル Bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)ether	143-24-8	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	

No	物質名	CAS No.*1	閾値レベル	備考
B200	ジオクチルビス[(1-オキソドデシル)オキシ]スズ、スタナン、ジオクチル-, ビス(ココアシロキシ)誘導体及びその他の全てのスタナン、ジオクチル-, ビス(脂肪酸アシロキシ)誘導体ただし脂肪酸アシロキシ部分の炭素数が主に C12 であるもの Diocetyl tin dilaurate, stannane, dioctyl-, bis(coco acyloxy) derivs., and any other stannane, dioctyl-, bis(fatty acyloxy) derivs. wherein C12 is the predominant carbon number of the fatty acyloxy moiety	-	構成成形品質量における含有率が 1000ppm を超える場合、含有量を報告	富士通グループ指定含有禁止物質であるジオクチルスズ化合物の含有禁止基準以外に適用
B201	1,4-ジオキサン 1,4-dioxane	123-91-1	構成成形品質量における含有率が 1000ppm を超える場合、含有量を報告	
B202	2,2-ビス(ブロメチル)プロパン-1,3-ジオール; 3-ブromo-2,2-ビス(ブロメチル)プロパン-1-オール; 2,3-ジブromoプロパン-1-オール 2,2-bis(bromomethyl)propane-1,3-diol (BMP); 2,2-dimethylpropan-1-ol, tribromo derivative/ 3-bromo-2,2-bis(bromomethyl)-1-propanol (TBNPA); 2,3-dibromo-1-propanol (2,3-DBPA)	-	構成成形品質量における含有率が 1000ppm を超える場合、含有量を報告	
B203	3-(4-tert-ブチルフェニル)-2-メチルプロパナール 及びその個々の立体異性体 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde and its individual stereoisomers	-	構成成形品質量における含有率が 1000ppm を超える場合、含有量を報告	
B204	4,4'-(1-メチルプロピリデン)ビスフェノール 4,4'-(1-methylpropylidene)bisphenol	77-40-7	構成成形品質量における含有率が 1000ppm を超える場合、含有量を報告	
B205	グルタルアルデヒド Glutaral	111-30-8	構成成形品質量における含有率が 1000ppm を超える場合、含有量を報告	
B206	中鎖塩素化パラフィン (MCCP) Medium-chain chlorinated paraffins (MCCP)	-	構成成形品質量における含有率が 1000ppm を超える場合、含有量を報告	
B207	ホウ酸のナトリウム塩 Orthoboric acid, sodium salt	-	構成成形品質量における含有率が 1000ppm を超える場合、含有量を報告	

No	物質名	CAS No.*1	閾値レベル	備考
B208	フェノール、オリゴマー化による C12 に富む分岐又は直鎖アルキル鎖を有するアルキル化生成物（主としてパラ位）であって、個々の異性体及び／又はそれらの組合せを含むもの（PDDP） Phenol, alkylation products (mainly in para position) with C12-rich branched alkyl chains from oligomerisation, covering any individual isomers and/ or combinations thereof (PDDP)	-	構成成形品質量における含有率が 1000ppm を超える場合、含有量を報告	
B209	個々の異性体及び／又はその組み合わせのすべてを包含する(±)-1,7,7-トリメチル-3-[(4-メチルフェニル)メチレン]ビスシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オン (4-MBC) (±)-1,7,7-trimethyl-3-[(4-methylphenyl)methylene]bicyclo[2.2.1]heptan-2-one covering any of the individual isomers and/or combinations thereof (4-MBC)	-	構成成形品質量における含有率が 1000ppm を超える場合、含有量を報告	
B210	2,2'-メチレンビス(4-メチル-6-tert-ブチルフェノール) 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1	構成成形品質量における含有率が 1000ppm を超える場合、含有量を報告	
B211	ホスホロジチオ酸 O-(イソプロピル又はイソブチル又は 2-エチルヘキシル) O-(イソプロピル又はイソブチル又は 2-エチルヘキシル) S-(トリシクロ[5.2.1.0'2,6] デカ-3-エン-8(or 9)-イル) S-(tricyclo(5.2.1.0'2,6)deca-3-en-8(or 9)-yl O-(isopropyl or isobutyl or 2-ethylhexyl) O-(isopropyl or isobutyl or 2-ethylhexyl) phosphorodithioate	255881-94-8	構成成形品質量における含有率が 1000ppm を超える場合、含有量を報告	
B212	[トリス(2-メトキシエトキシ)](ビニル)シラン tris(2-methoxyethoxy)vinylsilane	1067-53-4	構成成形品質量における含有率が 1000ppm を超える場合、含有量を報告	
B213	N-メチロールアクリルアミド N-(hydroxymethyl)acrylamide	924-42-5	構成成形品質量における含有率が 1000ppm を超える場合、含有量を報告	
B214	1,2-ビス (2,4,6-トリブromoフェノキシ)エタン 1,1'-[ethane-1,2-diylbis(oxy)]bis[2,4,6-tribromobenzene]	37853-59-1	構成成形品質量における含有率が 1000ppm を超える場合、含有量を報告	
B215	2,2'-ビス (4'-ヒドロキシ-3',5'-ジブromoフェニル) プロパン (TBBPA) 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (TBBPA)	79-94-7	構成成形品質量における含有率が 1000ppm を超える場合、含有量を報告	
B216	4,4'-スルホニルジフェノール (ビスフェノール S) 4,4'-sulphonyldiphenol (Bisphenol S)	80-09-1	構成成形品質量における含有率が 1000ppm を超える場合、含有量を報告	富士通グループ指定含有禁止物質であるビスフェノール S (A046) の含有禁止基準以外に適用

No	物質名	CAS No.*1	閾値レベル	備考
B217	ビス（ジオキソホウ酸）バリウム Barium diboron tetraoxide	13701-59-2	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	
B218	その個々の異性体及び/又はその組み合わせのすべてを包含するビス(2-エチルヘキシル)=テトラブロモフタレート Bis(2-ethylhexyl) tetrabromophthalate covering any of the individual isomers and/or combinations thereof	-	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	
B219	イソブチル=4-ヒドロキシベンゾアート Isobutyl 4-hydroxybenzoate	4247-02-3	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	
B220	メラミン Melamine	108-78-1	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	
B221	ペルフルオロヘプタン酸とその塩 Perfluoroheptanoic acid and its salts	-	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	
B222	2,2,3,3,5,5,6,6-オクタフルオロ-4-(1,1,1,2,3,3,3-ヘプタフルオロプロパン-2-イル)モルフォリン及び 2,2,3,3,5,5,6,6-オクタフルオロ-4-(ヘプタフルオロプロピル)モルフォリンを構成要素とする物質 reaction mass of 2,2,3,3,5,5,6,6-octafluoro-4-(1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropan-2-yl)morpholine and 2,2,3,3,5,5,6,6-octafluoro-4-(heptafluoropropyl)morpholine	-	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	
B223	4,4'-ジクロロジフェニルスルホン bis(4-chlorophenyl) sulphone	80-07-9	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	
B224	ジフェニル-2,4,6-トリメチルベンゾイルホスフィン=オキシド diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide	75980-60-8	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	
B225	2,4,6-tri-tert-butylphenol 2,4,6-トリ-tert-ブチルフェノール	732-26-3	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	
B226	2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) 2-[2-ヒドロキシ-5-(1,1,3,3-テトラメチルブチル)フェニル]ベンゾトリアゾール (UV-329)	3147-75-9	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	

No	物質名	CAS No.*1	閾値レベル	備考
B227	2-(dimethylamino)-2-[(4-methylphenyl)methyl]-1-[4-(morpholin-4-yl)phenyl]butan-1-one 2-(ジメチルアミノ)-2-(4-メチルベンジル)-1-(4-モルホリノフェニル)ブタン-1-オン	119344-86-4	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	
B228	Bumetrizole (UV-326) 2-(2'-ヒドロキシ-3'-t-ブチル-5'-メチルフェニル)-5-クロロベンゾトリアゾール (UV-326)	3896-11-5	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	
B229	Oligomerisation and alkylation reaction products of 2-phenylpropene and phenol 2-フェニルプロペンとフェノールのオリゴマー化及びアルキル化反応生成物	-	構成成形品質量における含有率が1000ppmを超える場合、含有量を報告	
BA01	ペルフルオロアルキルおよびポリフルオロアルキル物質 (PFAS) Per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS)	(*2)	対象物質の含有が判明している場合、含有量及び用途を報告	富士通グループ指定含有禁止物質に掲載されている物質（物質群）については、それらの基準も適用

*1 : CAS No.「-」の物質詳細についてはECHAウェブサイトのCandidate list of substances of very high concern for authorisationを参照
(<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>) 【外部リンク】

*2 : 複数物質